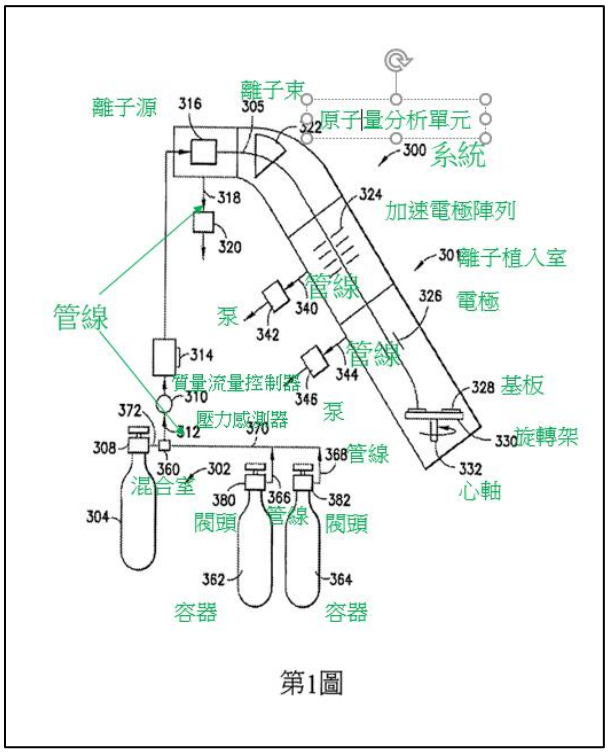
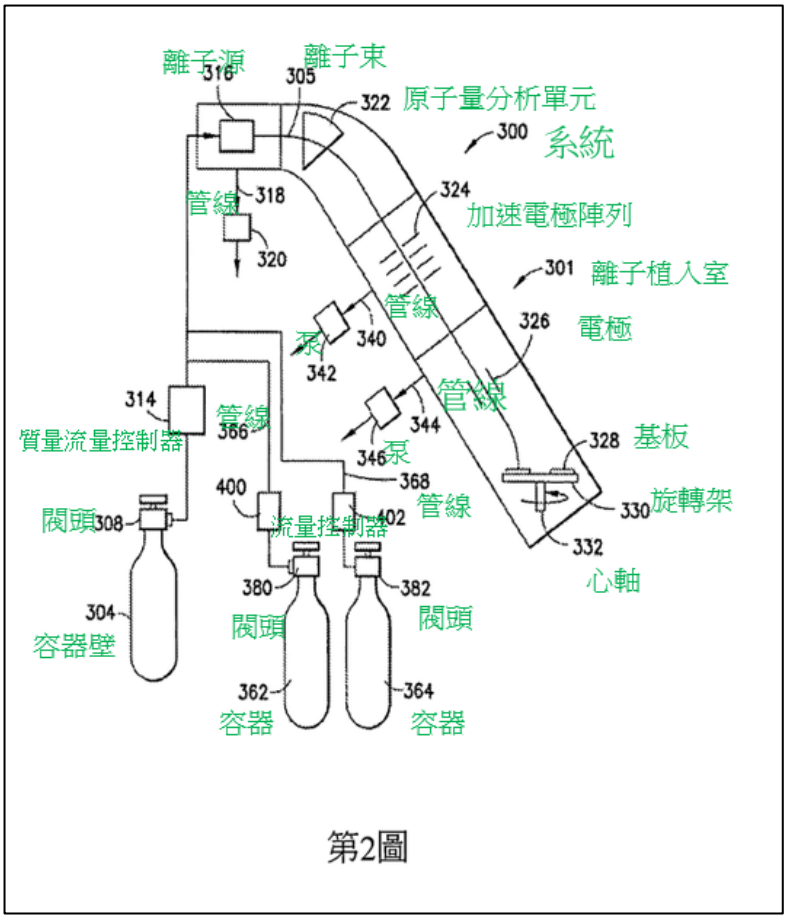
系爭專利主要圖式：

系爭專利第1圖為根據本發明一態樣之離子植入處理系統的示意圖。



第1圖

系爭專利第 2 圖為根據本發明另一態樣之離子植入處理系統的示意圖。



第2圖

證據 2 主要圖式：

（圖 1 為描繪習知離子植入機系統）

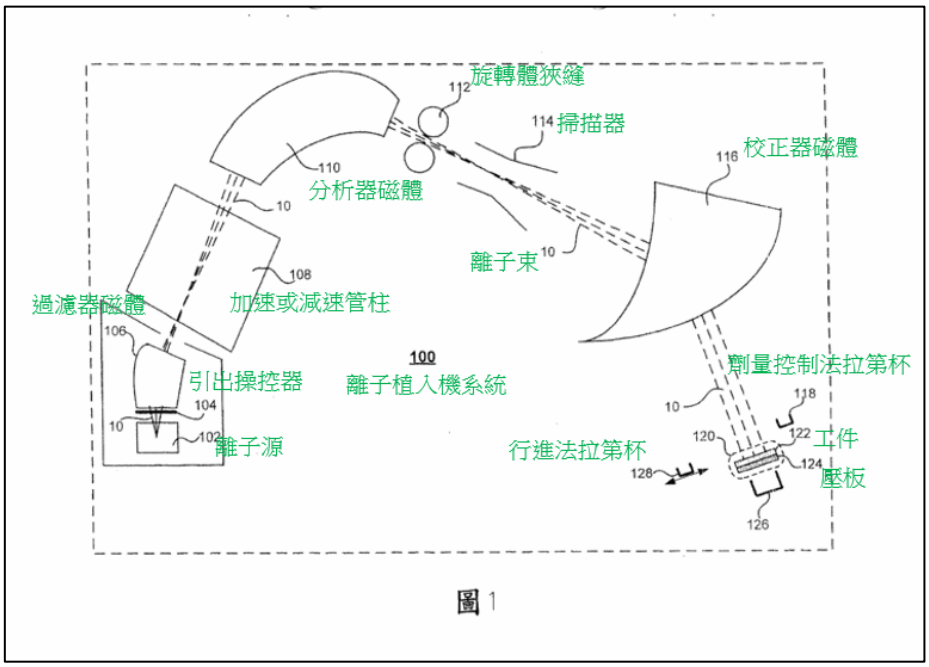


圖 1

（圖 3 為實施例的一例示性離子源組態）

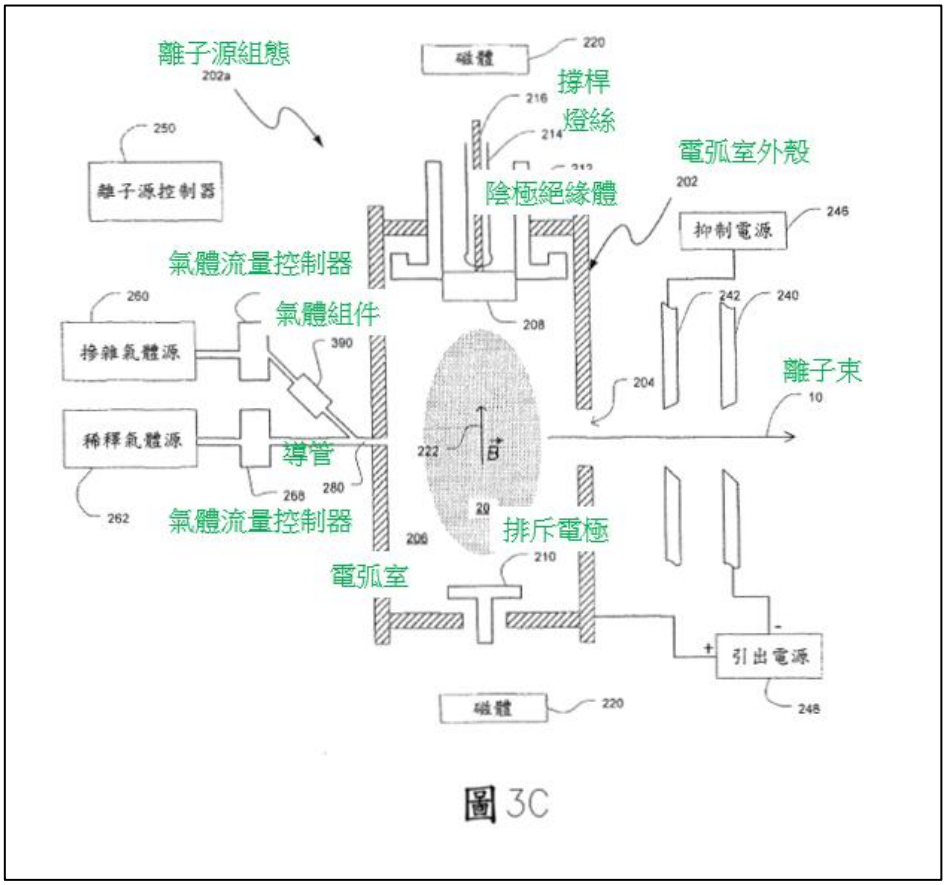


圖 3C

甲證 3 主要圖式：

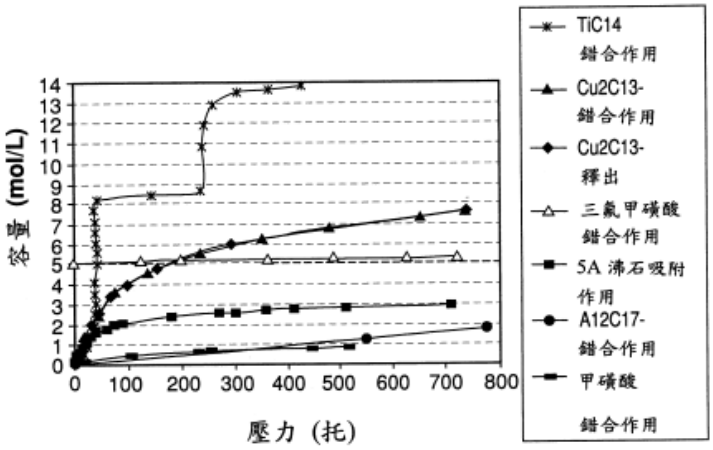


圖 1

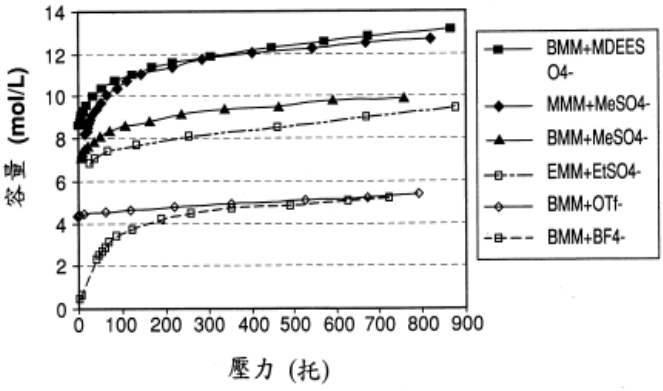
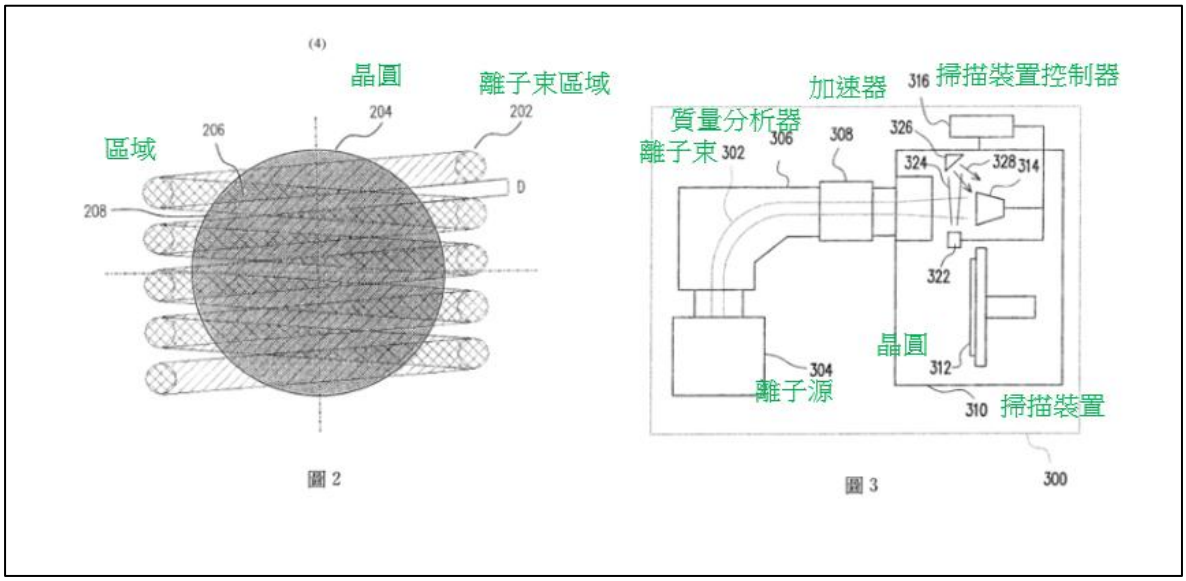


圖 2

甲證 4 主要圖式：



甲證 5 主要圖式：



